

Zadania z PS2. Seria 12. **Procesy Levy'ego**

Zad. 1 Niech $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ będzie przestrzenią probabilistyczną. Procesem Levy'ego nazywamy proces X określony na $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ i wartościami w \mathbb{R}^d który spełnia dwa warunki

1. (niezależność przyrostów) przyrost $X_{s+t} - X_t$ jest niezależny od procesu $(X_u, 0 \leq u \leq t)$
2. (jednorodność przyrostów) rozkład $X_{s+t} - X_t$ jest taki sam jak zmiennej X_s .

Pokaż, że zmienna X_1 jest nieskończenie podzielna. (To znaczy dla dowolnego N , istnieją Y_1, \dots, Y_N i.i.d. takie, że $X_1 = Y_1 + \dots + Y_N$). Pokaż, że funkcja charakterystyczna X_t jest postaci

$$\mathbf{E} \exp(i\langle \lambda, X_t \rangle) = \exp(-t\Psi(\lambda)),$$

gdzie funkcję $\Psi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ nazywamy wykładnikiem charakterystycznym.

Zad. 2 Pokaż, że procesy Levy'ego o tym samym wykładniku charakterystycznym mają identyczne rozkłady skończenie wymiarowe. Znajdź proces którego wykładnik charakterystyczny jest równy $\Psi(\lambda) = c(1 - e^{i\lambda})$ ($d = 1$), oraz $\Psi(\lambda) = \frac{1}{2}|\lambda|^2$ (d -dowolne).

Zad * (Formuła Levy'ego-Chinczyna). Funkcja $\Psi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ jest wykładnikiem charakterystycznym rozkładu nieskończenie podzielnego na \mathbb{R}^d wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje $a \in \mathbb{R}^d$, Q forma kwadratowa dodatnio określona na \mathbb{R}^d oraz miara Π na $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ spełniająca warunek $\int (1 \wedge |x|^2) \Pi(dx) < \infty$ taka, że

$$\Psi(\lambda) = i\langle a, \lambda \rangle + \frac{1}{2}Q(\lambda) + \int_{\mathbb{R}^d} (1 - e^{i\langle \lambda, x \rangle} + i\langle \lambda, x \rangle 1_{|x| < 1}) \Pi(dx),$$

dla każdego $\lambda \in \mathbb{R}^d$. Macierz Q nazywa się współczynnikiem gaussowskim, miarę Π miarą Levy'ego.

Zad. 3 Niech ξ_1, ξ_2, \dots będą niezależnymi zmiennymi o tym samym rozkładzie ν na $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$. Definiujemy $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Niech N będzie procesem Poissona z parametrem $c > 0$ niezależnym od ξ_i . Pokaż, że

$$e(t) = \begin{cases} \xi_n & \text{jeśli } N_{t-} < n = N_t \\ 0 & \text{w.p.p.} \end{cases}$$

jest punktowym procesem Poissona o mierze charakterystycznej $c\nu$, gdzie 0 jest punktem izolowanym Υ . Proces

$$S_{N_t} = \sum_{i=1}^{N_t} \xi_i = \sum_{0 \leq s \leq t} e(s)$$

nazywamy złożonym procesem Poissona (o mierze charakterystycznej $c\nu$). Stosując formułę wykładniczą (Seria 11) pokaż, że wykładnik charakterystyczny złożonego procesu Poissona jest równy

$$\Psi(\lambda) = c \int_{\mathbb{R}^d} (1 - e^{i\langle \lambda, x \rangle}) \nu(dx).$$

W szczególności można napisać

$$\Psi(\lambda) = -ic \int_{\mathbb{R}^d} \langle \lambda, x \rangle 1_{|x| < 1} \nu(dx) + \int_{\mathbb{R}^d} (1 - e^{i\langle \lambda, x \rangle} + ic\langle \lambda, x \rangle 1_{|x| < 1}) c\nu(dx),$$

co oznacza, że $c\nu$ jest miarą Levy'ego tego procesu.

Zad. 4 Szczególnym przykładem procesów Levy'ego są procesy α -stabilne $\alpha \in (0, 2]$, to znaczy procesy których wykładnik charakterystyczny spełnia relacje $\Psi(k\lambda) = k^\alpha \Psi(\lambda)$ dla każdego $k > 0$, $\lambda \in \mathbb{R}^d$.

Udowodnij, że proces $k^{-1/\alpha}X_{kt}$ ma ten sam rozkład co X_t (rozkłady skończenie wymiarowe). Niech $\alpha \neq 2$. Pokaż, że miara Levy'ego Π (we współrzędnych sferycznych (r, ϑ)) procesu X ma następującą postać

$$\Pi(dr, d\vartheta) = r^{-\alpha-d}dr\nu(d\vartheta),$$

gdzie ν jest pewną miarą skończoną na S^{d-1} . Z założenia $\int(1 \wedge |x|^2)\Pi(dx) < \infty$, wywnioskuj stąd, że $0 < \alpha \leq 2$.

Głównym celem zadań Serii 12 jest następujący rezultat.

Twierdzenie 1 Niech $a \in \mathbb{R}^d$, Q będzie dodatnio określoną formą kwadratową na \mathbb{R}^d , Π miarą na $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ taką, że $\int(1 \wedge |x|^2)\Pi(dx) < \infty$. Dla dowolnego $\lambda \in \mathbb{R}^d$ definiujemy

$$\Psi(\lambda) := i\langle a, \lambda \rangle + \frac{1}{2}Q(\lambda) + \int_{\mathbb{R}^d} (1 - e^{i\langle \lambda, x \rangle} + i\langle \lambda, x \rangle 1_{|x|<1})\Pi(dx).$$

Wówczas istnieje proces Levy'ego X , którego Φ jest wykładnikiem charakterystycznym. Co więcej proces skoków $\Delta X = (\Delta X_t, t \geq 0)$ ($\Delta X_t = X_t - X_{t-}$) jest punktowym procesem Poissona, którego miara charakterystyczna jest równa Π . Miarę Π nazywa się miarą Levy'ego.

W istocie pokażemy więcej. Udowodnimy, że proces Levy'ego X da się skonstruować z trzech niezależnych procesów X^1, X^2, X^3 , gdzie X^1 jest pewnym procesem Gaussowskim (ciągłym!), X^2 jest złożonym procesem Poissona (o skokach co najmniej 1), a X^3 punktowym procesem Poissona (o skokach mniejszych od 1), gdzie $E = \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$, $\Upsilon = 0$.

Zad. 5 Niech W_t będzie d -wymiarowym procesem Wienera, $\Delta = (\Delta_t, t \geq 0)$ niezależnym procesem punktowym procesem Poissona o mierze charakterystycznej Π . Niech B będzie macierzą taką, że $Q(\lambda) = \langle B\lambda, B\lambda \rangle$. Pokaż, że proces $X_t^1 = BW_t - at$ jest procesem Levy'ego o wykładniku charakterystycznym

$$\Psi^1(\lambda) = i\langle a, \lambda \rangle + \frac{1}{2}Q(\lambda).$$

Zad. 6 Rozważmy proces

$$\Delta_t^2 = \begin{cases} \Delta_t & \text{jeśli } |\Delta_t| \geq 1 \\ 0 & \text{w.p.p.} \end{cases}$$

Pokaż, że Δ^2 jest punktowym procesem Poissona o mierze charakterystycznej $\Pi^2(dx) = 1_{|x| \geq 1}\Pi(dx)$. Pokaż, że proces $X_t^2 = \sum_{s \leq t} \Delta_s^2, t \geq 0$ jest złożonym procesem Poissona. Stosując formułę wykładniczą (Seria 11) udowodnij, że

$$\Psi^2(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} (1 - e^{i\langle \lambda, x \rangle}) 1_{|x| \geq 1} \Pi(dx).$$

Zad. 8 Definiujemy następujący proces

$$\Delta_t^3 = \begin{cases} \Delta_t & \text{jeśli } |\Delta_t| < 1 \\ 0 & \text{w.p.p.} \end{cases}$$

Korzystając z faktu, że procesy Poissona, które nie skaczą jednocześnie są niezależne (Seria 11) udowodnij, że Δ^2 i Δ^3 są niezależne.

Zad. 9 Niech $\varepsilon > 0$. Definiujemy procesy sum skompensowanych

$$X_t^{\varepsilon, 3} = \sum_{s \leq t} 1_{\varepsilon < |\Delta_s| < 1} \Delta_s - t \int_{\mathbb{R}^d} x 1_{\varepsilon < |x| < 1} \Pi(dx), \quad t \geq 0.$$

Pokaż, że $X^{\varepsilon,3}$ jest procesem Levy'ego o wykładniku charakterystycznym

$$\Psi^{\varepsilon,3}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} (1 - e^{i\langle \lambda, x \rangle} + \langle \lambda, x \rangle) 1_{\varepsilon < |x| < 1} \Pi(dx).$$

Zad. 10 Zauważ, że nierówność maksymalna dla sum skompensowanych (Seria 11) implikuje, że dla $0 < \eta < \varepsilon$

$$\mathbf{E}(\sup_{s \leq t} |X_s^{\eta,3} - X_t^{\varepsilon,3}|^2) \leq 4t \int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 1_{\eta < |x| < \varepsilon} \Pi(dx).$$

Korzystając z tego faktu, pokaż, że $X^{\varepsilon,3}$ zbiega do granicy X^3 w sensie normy

$$\|Y\| = \mathbf{E}(\sup_{s \leq t} |Y_s|^2)^{1/2}.$$

Zauważ, że X^3 jest procesem Levy'ego o wykładniku charakterystycznym

$$\Psi^3(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} (1 - e^{i\langle \lambda, x \rangle} + \langle \lambda, x \rangle) 1_{|x| < 1} \Pi(dx).$$

Zad. 11 Zauważ, że X^3 jest niezależne od X^2 (bo X^3 jest mierzalne względem σ -ciała generowanego przez Δ^3). Pokaż, że proces $X = X^1 + X^2 + X^3$ jest procesem Levy'ego o zadanym wykładniku charakterystycznym $\Psi = \Psi^1 + \Psi^2 + \Psi^3$.

Zad. 12 Zauważ, że rozkład procesu Levy'ego X o zadanym wykładniku charakterystycznym na proces proces gaussowski, złożony proces Poissona o skokach co najmniej 1 oraz punktowy proces Poissona o skokach mniejszych niż 1 jest jednoznaczny.